

Organizan:



Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali



Universidad de León
Instituto de Estudios Medievales

II Workshop Internacional sobre Sigilografía Hispana

Por qué el sello pendiente

Orígenes del sello diplomático medieval. Problemática



20 y 21 DE MAYO DE 2021

AULA MAGNA

FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS ULEON

Día 20 de MAYO, jueves

17:00 Recepción de participantes

17: 15 Presentación del worshop

17:30 Inauguración del Workshop a cargo de JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS (Universidad Complutense) *Por qué el sello pendiente*

18:00 JOSEFA SANZ FUENTES (Universidad de Oviedo)
La recepción de la importancia del sellado en el tránsito de los siglos XI y XII. Las imágenes del Liber testamentorum

18:30 Discusión

18:45 GUILLERMO FERNANDEZ (Universidad de Oviedo)
El sello pendiente en los monasterios asturianos (s. XII a 1250)

19:15 MIGUEL CALLEJA PUERTA (Universidad de Oviedo)
El sello diplomático ante el notario público

19:45 IRENE PEREIRA GARCÍA (Instituto de Estudios Medievales ULE) *Et sigillum apponi fecit. Descripción, digitalización y difusión de las series de sellos pendientes y sellos pendientes desprendidos custodiadas en el Archivo de la Corona de Aragon*

20:15 Discusión

DIA 21 de MAYO, viernes

10:00 NATALIA RODRIGUEZ SUÁREZ.- (Universidad Complutense)
Representación sigilar de las mujeres. Primeros sellos de infantes y reinas.

10: 30 MARÍA ROSARIO MORUJAO.- (Universidade de Coimbra)
O uso do selo pendente no Portugal medieval

11: 00 Discusión

11:20 Café

12:00 RAMÓN BALDAQUÍ PALOMA MARTÍNEZ POVEDA.- (Universidad de Alicante)
Los sellos en el sur valenciano durante el siglo XIII. Del control castellano al dominio de los reyes de Aragón

12:30 ARNAUD BAUDIN, /Universidad de Paris 1).
"L'usage du sceau du clergé séculier en Champagne aux XIe-XIIIe siècles

13:00 PABLO MESTRE .- (Universidad Complutense)
La validación de documentos en el Arzobispado de Toledo: origen, uso y evolución del sello pendiente del primado de España y el cabildo catedral.

13:30 Discusión

14:00 Propuesta de próximo workshop.